## **COMPOSITION FOR CHEMICAL PLATING**

Publication number: JP58189365 (A)

Publication date:

1983-11-05

Inventor(s):

KONAGA NORIYUKI; WADA MASATOSHI; MORITSU

YUKIKAZU; YAMADA KOUJI

Applicant(s):

OKUNO CHEM IND CO

Classification:

- international:

C04B41/46; C04B41/50; C04B41/51; C04B41/82; C04B41/85; C04B41/88; C23C18/18; C23C18/30; C04B41/45; C04B41/82; C04B41/85; C04B41/85; C04B41/88; C23C18/18; C23C18/20; (IPC1-

7): C04B41/06; C23C3/02

- European:

C04B41/46; C04B41/50F; C04B41/51H; C04B41/51V;

C04B41/82; C04B41/85; C04B41/88; C23C18/18B

**Application number:** JP19820071997 19820428 **Priority number(s):** JP19820071997 19820428

## Abstract of JP 58189365 (A)

PURPOSE:To form a metallic conductor film on a ceramic substrate, by using a composition consisting of a specified amount of Pd or a Pd compound which is soluble in an org. solvent or has a specified particle size or below as a catalyst metal and of a specified amount of an org. solvent or vehicle which dissolves or disperses the catalyst metal. CONSTITUTION:This composition for chemical plating consists of 0.01-25wt% Pd or >=1 kind of Pd compound which is soluble in an org. solvent or has <=5mum particle size as a catalyst metal and of 75-99.99wt% org. solvent or vehicle which dissolves or disperses the catalyst metal. Palladium acetate, palladium propionate, palladium oxalate or the like is used as the Pd compound, dichloromethane, acetone, acetonitrile or the like as the latter org. solvent, and methyl methacrylate, butyl methacrylate or the like as the org. vehcile.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Also published as:

**P2047545** (B)

■ JP1622035 (C)

EP0092601 (A1)

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A) 昭58—189365

DInt. Cl.3 C 23 C 3/02 C 04 B 41/06 識別記号 1 0 2

庁内整理番号 7011-4K 8216-4G

砂公開 昭和58年(1983)11月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈化学メツキ用組成物

願 昭57-71997 ②特

願 昭57(1982)4月28日 ②出

**郊発** 明 者 小永宜之

大阪市旭区新森1-7-3-85

0

⑦発 明 者 和田正敏 岸和田市上松町1198-2

森津幸和 仰発 明 者

西宮市高木西町14-26

⑫発 明 者 山田浩司

柏原市国分東条町9-13

人 奥野製薬工業株式会社 勿出 顋

大阪市東区道修町3の23

砂代 理 人 弁理士 三枝英二 外2名

明

発明の名称 化学メッキ用組成物

## 特許請求の範囲

(a)有機溶媒に可溶であるか义は粒径 0.5 μm 以下のパラジウム及びパラジウム化合物から 選択された少なくとも1種の触媒金属 0.0 1 ·~ 25重量%

及び

(4) 上配触媒金属を母解乃至分散させる有機器 媒 もしくは有磁じじ クルフラ ~ 9 9.9 9 重量 %

から成りセラミック基材上に化学メッキにより 金属導体被膜を形成させるための化学メッキ用 组成物。

## 発明の詳細な説明

本発明は化学ョッキ用組成物、詳しくはセラミ ツク基材上に化学メッキにより金銭導体被膜を形 成させるためのアンダーコート用組成物に関する。

セラミツクスは本来化学メツキ感受性を有して おらず、従つてこれを基材としその表面に化学メ ツキにより金属導体被膜を形成させる場合、蘸薬 材表面の活性化即ち触媒付与が必要である。従来 かかる活性化手段としては、主として(1) 基材を塩 化第一腸の塩酸水解液に設備して感受性を付与し、 次いで塩化パラジウム水解液で活性化する方法、 (2) ガラス粉末中に塩化パラジウム等の触媒金属を 供合した組成物を基材表面に施工し焼付ける方法、 及び(3) 熱硬化型または家外線硬化型樹脂に塩化パ ラジウム等の触媒金属を混合した組収物を基付数 面に施工し硬化させる方法が知られている。しか しながら上紀(1)の方法は任意の箇所にのみ化学メ ツキを施す場合、子め基材表面の金属導体不要部 分をマスキックしなければならない不利がある。 また(2)及び(3)の方法は基材表面と化学メッキによ る金銭事体被膜との間にガラスあるいは倒脂の層 を介在させることを必須としており、このガラス

持開昭58-189365 (2)

上記現状に進み、本苑明者らは、容易に施工で き、焼成温度に飼約を受けず、しかもセラミック 基材の任意の表面を活性化でき、この箇所にのみ 化学メッキにより、金属導体被膜を形成できる、 アンダーコート用組成物を提供することを目的と して機々研究を重ねた。その過程で従来より触媒 金嶌として汎用されている金属パラジウム粉末を 有機じじりゅに配合してもちミック基材上に施工 焼成し、その上に化学メッキを施したがとの場合 基材設面に化学メッキによる金属導体被膜が形成 されるのみで、両層は異質的に密着性を有してお らず、金属導体被裂は容易に剥削され、実用でき ないことが聞められた。しかるに引き鋭く研究に おいて、上記金属バラジウム粉末にある種の処理 を施してれを微粉末として用いた所、この金貨パ ラジウム像粉末のアッダーコート層上には実用上

組成物

に係る。

本発明の化学メッキ用アンダーコート組成物は、 液状形態を有し、スクリーン印刷等の各種強料値 布方法に準じて容易に基材とするセラミック表面 の任意の位置に印刷乃至強布することができる。 しかもこの印刷乃至盤布面上には、引き続き若干 の加熱操作(乾燥乃至焼取)を行なつた後、化学 メッキにより極めて優れた密着性を有し且つ鮮明 左金属導体被膜を形成できる。本発明組成物が上 配格別の効果殊にその適用により優れた化学ョッ 中感受性を有し、密着性に富む金属導体破膜を形 成できる埋由は、尚明らかではないが、以下の如 きであると考えられる。即ち本来セラミック表面 には強細な凹凸があり、本発明組成物をこれに施 エナる時には、酸組成物は上配セラミック表面の 撤細凹部にまで毛細管現象により浸透する。これ を加熱する時には、組成物中の有機じじっし又は

充分に満足できる密着力を有する金属導体被膜が 形成されることを見い出した。また上配金属パラ ラウム微粉末に代え有機解剤に解解したパラジウ ム化合物を用いる場合も、上紀と同様の結果が得 られることを見い出した。

本発明は上記新しい知見に基づいて完成された ものである。

即ち本発明は

(a) 有機溶媒に可容であるか又は粒径 0.5 μm 以下のパラジウム及びパラジウム化合物から 選択された少なくとも「槽の触媒金属 ():() 1 ~ 2 5 監監%

及び

(4) 上記被踩金属を溶解乃至分散させる有機形踩るしくは有機じじクルフラー99.99重量%

から成りセラミック基材上に化学メッキにより金属導体被膜を形成させるための化学メッキ用

1) 従来公知の組成物のようにパインダーとして 用いられ、セラミック基材と析出金属被膜との 間に介在されるガラス層や樹脂層による製品の

将開码58-189365(3)

耐楽品性、耐容剤性、耐熱性等の低下のかそれ がない。

- 2) 上記介在層は例えば得られる製品を属于印品等として用いる場合、その蘇電率や趙緑抵抗性等に懸影響を及ぼすかそれがあるが、本発明ではかかるかそれも全くない。
- 3) 上記介在層中への触媒金属の埋役による化学 メッキ感受性低下の弊害はなく、従つて用いられる触媒金属の実質的にすべてが化学メッキ用 触媒として有効に利用される。これは触媒金属 の使用量を非常に少量とできるものであり、製 品コストの低廉化に役立つ。

いずれにせよ本発明の化学メッキ用アンダーコート組成物は、その特有の組成に基づいて従来例を見ない非常に優れた賭効果を異し得るものであり、値めて有用性の高いものである。

本発明組成物を通用できるセラミックは、上記したようにその姿面に微細凹凸を有するものであ

上配パラジウム及びパラジウム化台物は1種単独でも、また2種以上混合しても本発明に利用することができる。その配合量は、組成物中に0.01

本発明組成物の一方の成分とするパラジウム及びパラジウム化合物は、有機経球に可溶であるか 又はその粒径が ().5 μm 以下であるごとが重要で ある。かかる成分の具体例としては、パラジウム ブラック、パラジウムスポッジ等の金属パラジウム:酢酸パラジウム、ブロピオッ酸パラジウム、

~ 2 5 重量%となる範囲とされる。 これが 0.0 1 重量% 未満では、 得られる組成物の メッキを受性が低下し、これを基材に適用後化学 メッキを行えり際金属の析出が不充分となる。また 2 5 重量%を絡えて用いる場合、高価であるばかりかむしろこれを適用した基材上への化学 メッキによる析出金属の活着性が低下する。上配範囲内において特に金属バラジウム酸粉末は、少量用いるのが好ましく、有機溶媒可溶性のパラジウム化合物は比較的多量、通常的 0.1 重量%以上用いられるのが好ましい。

また本発明組成物を構成する他方の成分である 有機経験及び有機ピピクルとしては、上配触媒金 調を経解乃至分散させ得る限り特に限定はなく、 通常印刷インキ分野や盤科分野で慣用される各様 のものを使用できる。代表的有機経験としては、 好えばブチルカルピトール、ブチルカルピトール アセテート等のセロソルブ系辞牒、パインオイル、 ターピネオール等の天然有機解は、ジクロロメタン、アセトン、アセトニトリル、ジェチを優別できる。また有機ピックルとしては、例えばメチルメタクリレート等のアクリレート、エースをもしているので、カースをもしているの間とは、サースによりである。上記を保存を存在しているのが好ましい。

上配有機器採もしくは有機じじクルは、本発明組成物中に75~99.99重量%となる範囲で配合され、本発明所期の効果を要する組成物を提供する。

本発明組成物は、上記二成分を単に混合するのみで容易に施工容易な液状形態に調整される。そ

い加無されてれにより有機形謀の蒸発除去、存機 じしクル中の樹脂分の分解除去及び場合により、 触媒金属成分の加熱分解や酸化等が行なわれる。 上配加熱温度は組成物を構成するパラジウムの存 機酸塩または、館体の種類によつて異なるが通常 「50℃以上とされるのがよい。上記加熱温度の 上限は、セラミック基材が変形等を超さない温度 とすることができ、特に本発明組成物に対しても、 とすることができ、特に本発明組成りしても、 とすることができ、特に本発明組成りしても、 とすることができ、特に本発明組成りしても、 とすることができ、特にな発明組成りしても、 というので温度の温度で加熱(焼成)していた。 というな高温に加熱する が受けなく、約200~600で温度の加熱が好ましく実施される。

上配本免明組成物の加無機成被膜上への化学メリキによる金属被膜の形成は、常法に従い上配焼成被膜を形成された基材を通常の化学メリキ液に受債することにより容易に実施できる。用いられる化学メリキ液としては、広く各種の浴がいずれ

の基材への施工は、層知の方法により行ない得る。 代表的な施工方法としては、例えばスクリーン印 綱法、筆益り法。スピナーによる歯布法、侵債法 等を例示できる。 特にスクリーン印刷法等による 時は、基材の任意の箇所に所編の図析、模様等を 印刷でき、この印刷面にのみ引き続く化学メッキ により飾明にメッキ破襲を形成できょ。また上記 各種方法に従い施工される本発明組成物の基材へ の適用量はこれを施工後職級面に引き続き化学メ ツキにより金属析出被覆を形成できることを前提 として特に測限はなく、上配組成物を構成する。 各成分の種類、量、施工方法等により適宜決定さ れる。通常基材 1 0 0 点当り 0.1 9 以下の組成物 **雌とするのがよく、これは適常酸組成物を施工役** の乾燥機厚が約().0 0 1 ~ 0.0 ! B. μm となる堂 に相当するがとの破膜は連続した破膜である必要 はたい。

上記施工後、本発明組成物は、通常の方法に従

も使用でき、例えば代表的には虚元剤として次重リン酸ソータを添加した酸性またはアルカリ性無電解ニッケルメッキ浴、ソジウムボロンハイドライドで代表される硼素系置元剤を使用した、無電解ニッケルまたは無電解調メッキ浴、ホルマリンを虚元剤とする無電解調メッキ浴等が挙げられる。

待開昭58-189365(5)

ばセラミックの部分金属化や抵抗体、電子回路、 コッテッサーの電極等の製造を短時間で容易迅速 に行えうことができ、しかもこれら金属被膜部分 を鮮明且つ均一なものとすることができる。

以下実施例を挙げ本発明を更に詳しく説明する。 実施例1

粒径 0.5 μm 以下のパラジウムブラック 0.1 重量部を印刷イッキ用オイル(ニトロセルロース 5 重量%とターピネオール 9 5 重量%とから成る) 9 9.9 重量部に充分に混合してペースト状の本発明組成物を得た。

このペーストをアルミナセラミックス上に300 メッシュスクリーンにてスクリーン印刷(厚み約 5 μm)し、自然乾燥後、電気炉中で焼成(350 で、10分)した。焼成試料片を化学ニッケルメッキ液(商品名「トッブニコロン#50」、奥野製工業瞬社製)中に90でで15分間受賞してメッキした。メッキ膜にリード線(底径0.65mm

つた。

## 宝施网4

プロピオン酸パラジウム 0.1 重量部をプチルカルピトールアセテート 9.9 重量部に充分混合し被状の本発明組成物を得た。

この液を、チタッ酸パリウムを主成分とする誘 電体セラミックス上に筆盤りにて整布(整模厚約 5 μm)し、移剤を乾燥後、180℃で40分間焼 成した。次いでこの試料片を化学削メッキ液(商 品名「UPC カッパーS」、奥野製薬工業肉社製) 中に50℃で20分間受賞してメッキした。得ら れたメッキ被膜につき実施例1 と同様にして密着 強度を測定した結果密着強度は、2.0 畑/ 誠であ つた。

## 奥施贸5

塩化パラジウムーモルと、ジエチレットリアミットモルとからなるパラジウムの錯体 0.5 重量部と印刷インク用オイル(エチルセルロースト5 章

の銅線)を、ハンダ付けし、基板に対し垂直方向に引張り、密着強度を顔定したところ 1.9 切/mlであった。

#### 実施例 2

能験パラジウム」重量部を上記実施例」で用いたと同一の印刷インク用す、イルタタ重量部に十分 住合し、ペースト状の本発明組成物を得た。

このペーストをステアタイトセラミックス上に 実施例1と同様にしてスクリーン印刷し、毎別乾 繰後、電気炉中で焼成(400℃、2分)した。 焼成した試料片上に実施例1と同様にして化学ニッケルメッキし、メッキ膜にリード線(直径0.65 畑の副線)をハンダ付し、基板に対し垂直方向に引張り、密着強度を測定したところ2.3 ね/軸であった。

#### 寒塘湖 3

奥庵例2と同様にして焼成温度を変えて(1000 C、1分)みた結果、密着強度は2.1 44/mlであ

量%とブチルカルピトールアセテート85重量%とから成る)99.5重量値を充分混合してペースト状の本発明組成物を得た。

このペーストを実施例」と同様にしてフェライト上にスクリーン印刷後、乾燥、焼成し、化学ニッケルメッキを施し、リード線をハンダ付けし、密着強度を健定した所、密着強度は 2.0 49 / 間であつた。

## 実施例 6

バラジウムのジメチルグリオキシム鎖体3重量配とタービネオール97重量配とを充分配合し、 被状の本発明組成物を得た。

この確をアルミナセラミック上に筆値りにて盤 布し、母母乾燥後800℃で1分間焼成した。次 いでこの基板に、実施例4と同様にしてメッキを 行なつた所、密着強度は 2.2 好/母であつた。

## 比较例1

ステアリン酸パラジウム 40 重量部と実施的

# 持開昭58-189365(6)

」で用いた印刷イック用オイル60重量部とを充分混合し、ペースト状とし、このペーストをアルミナセラミック上に実施例1と同様に施工後メッキを行なつた。密着強度は0.144/14以下であった。

(以上)

代理人 舟型士 三 枝 英 二

## 手続補正 智(自発)

昭和57年高月14日

特許庁長官殿

- 1. 事件の表示 昭和57年 特 解 第 71997 ·
- 発明の名称
  化学メッキ用組成物
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出顧人

奥野製薬工業株式会社

- 4. 代 理 人 大阪市東区平野町 2 の10 平和ビル内 電話06-203-0941(代) (6521) 弁理士 三 枝 英 二
- 5. 補正命令の日付
  自 発
  特許庁
  6. 補正により増加する発明の数
  57. 6. 16
- 7. 補正の対象 明細書中発明の静細を説明の項
- 8. 補正の内容 別紙添附の通り

## 補正の内容

(以上)